# 業 解説

# パワーレーザーによるキロ・テスラ級磁場生成とその応用

# Kilotesla-Level Magnetic Field Generation with High-Power Laser and Its Applications

藤 岡 慎 介 FUJIOKA Shinsuke 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター (原稿受付:2016年3月17日)

2枚の金属平行平板を1本のループワイヤーで繋いだ「キャパシター・コイル・ターゲット」にキロ・ ジュール級の高出力レーザーを集光照射すると、任意形状のキロ・テスラ級の強磁場を自由空間中に生成出来 る.この「レーザー駆動キャパシター・コイル法」で生成される、ナノ秒程度のパルス磁場の強度を測定する為 に、「磁気プローブ法」、「ファラデー回転法」、「プロトン・ラジオグラフィー法」を開発した.レーザー駆動 キャパシター・コイル法で発生した強磁場を、米国及び仏国で研究が進められている中心点火方式のレーザー核 融合プラズマに応用すると、レーザー核融合の点火実証に直結する効果が得られると期待されている.大阪大学 レーザーエネルギー学研究センターが進めている高速点火方式のレーザー核融合プラズマに、強磁場を応用する と加熱効率が向上が得られる.また、高出力レーザーを用いた実験室天文学において、強磁場という新しい制御 パラメータを提供する.

#### Keywords:

strong magnetic field, high power laser, capacitor-coil target, high energy density plasma, laser fusion, laboratory astrophysics

#### 1. はじめに

実験室中で、キロ・テスラ級の準静的な磁場を作ること ができれば、慣性核融合[1]、レーザー加速ビーム物理 [2]、実験室天文学[3,4]において、強力な道具となる.

例えば、高速点火レーザー核融合[5,6]では、核融合燃料 プラズマ中に外部から強磁場を加えることで、高強度レー ザーで加速された相対論的電子ビームを、核融合燃料に向 けて誘導[7-10]することが可能になり、加熱レーザーから 核融合燃料へのエネルギー結合効率を大幅に改善できる.

天文学では、キロ・テスラを優に越える超強磁場が白色 矮星や中性子星表面に存在しており、天然の強磁場実験室 として、その観測結果から強磁場下における物理の理解が 進んでいる。キロ・テスラ級の磁場を実験室で生成するこ とができれば、磁化プラズマ中での無衝突衝撃波の形成 [11-13]、磁気リコネクションによる高エネルギー粒子の 加速[14,15]、強磁場下でのジェット[16]や高エネルギー 密度プラズマの MHD 現象[17-20]、原子過程研究[21,22] など、パワーレーザーを利用した実験室天文学を新しい方 向に展開できるようになる。

図1に示すように、「磁場」を媒介することで、高エネ ルギー密度科学と磁場閉じ込めプラズマ及び天体プラズマ の接点を増やすことができる.本解説では2章で複数の強 磁場発生方法を紹介し、高強度レーザーを用いることで従 来の手法を大幅に上回る強磁場が生成可能であることを述 べる.3章では,筆者等が最近精力的に開発している, レーザー駆動キャパシター・コイル法について,レーザー 照射から磁場発生に至る過程,及び発生磁場を評価する簡 易モデルを紹介する.高強度レーザーによる磁場発生法 は,磁場発生後にコイルが破壊される「破壊型」に分類さ れる.発生する磁場の持続時間は数 ns 程度のパルスであ り,磁場が存在する空間は1 mm<sup>3</sup>程度に限られ,磁場測定 には工夫が必要である.4章では,著者等が開発した磁場 測定法について紹介する.レーザー駆動キャパシター・コ イル法で発生させた強磁場の応用例として,5章ではレー ザー核融合プラズマと,6章では高出力レーザーを利用し た実験室天文学について紹介する.7章では課題と今後の 展望についてまとめる.

#### 2. 様々な強磁場発生方法

強磁場発生法の研究と開発は物性研究において進めら れ,長い歴史を持つ.強磁場発生技術の詳細な歴史と物性 分野における応用に関しては専門の書籍[23]に譲り,磁場 強度のスケール感を得るために,様々な磁場発生方法につ いて達成可能な磁場強度とパルス幅を簡単に紹介する.

最初に強調しておきたいことは,生成する磁場の強度が 大きくなるに従って,その持続時間が短くなるという事実 である.強磁場を持続できる時間は,磁石(電磁石)の冷 却能力や破壊応力によって制限される.永久磁石ではネオ

Institute of Laser Engineering, Osaka University, Suita, OSAKA 565-0871, Japan

author's e-mail: sfujioka@ile.osaka-u.ac.jp

Commentary

Kilotesla-Level Magnetic Field Generation with High-Power Laser and Its Applications



図1 磁場を媒介にすることで、大阪大学レーザーエネルギー学研究センターの激光XII号及びLFEXレーザー等の大型レーザー装置で生成 される高エネルギー密度プラズマと、磁場閉じ込め核融合プラズマ及び天体プラズマの間の接点が増加する.

ジム,鉄,ホウ素を主成分とするネオジム磁石が最大であ り,1T強程度である.定常磁石としては,国際熱核融合実 験炉(ITER)で用いられている超伝導磁石はコイル中心で 11.8Tを生み出す.米国立強磁場研究所では,ビッター型 水冷マグネットと超伝導マグネットを組み合わせたハイブ リッドマグネット[24]を使い,45Tの磁場の発生を達成し ている.

これ以上の磁場強度では、コイルの材料強度の限界に近 い電磁応力を受けるため、定常磁場を作りだすことは困難 でパルス的な磁場になる.パルス型磁石は、磁場発生後に 装置(の一部)が破壊される「破壊型」と装置破壊を伴わ ない「非破壊型」に分類される.非破壊型では米国立強磁 場研究所で 100 T の磁場を 25 ms のパルス幅で発生させる ことに成功している[25]. 一方破壊型のキャパシター駆動 のパルス磁場[26]では、数µsの時間幅で300 T以上の磁場 が得られている.更に強い磁場を得るためには、爆薬[27] 又はレーザー[28]で円筒状の導体やプラズマを圧縮して, 導体及びプラズマ内部に初期印可されていた磁場を圧縮す る磁場圧縮(濃縮)法が用いられている、米国ロチェス ター大学では、4Tの種磁場をレーザー爆縮プラズマで圧 縮し、4 kT までの磁場濃縮に成功している[28, 29]. レー ザー爆縮法で得られる強磁場の持続時間は, 高密度プラズ マの慣性閉じ込め時間で決まり、100 ps 程度である。

大阪大学レーザーエネルギー学研究センターの LFEX レーザー[30]等の超高強度レーザーを用いた強磁場発生法 として,スネール・ターゲット[31]が提案されている.本 筋からやや外れるが,10 kT を越える超強磁場を得る手法 として,我々が注目しているスネール・ターゲットについ て少し詳細を説明したい.

図2(a)に示すように、スネール・ターゲットとは、カタ ツムリの殻のように「"の"の字型」に曲げたターゲットで ある. ターゲットの内面に短パルス高強度レーザーを集光 照射すると、レーザー光はターゲット内面を反射しながら 電子を加速する、内面に沿って伝搬するレーザー光によっ て円電流が生成され、この円電流によって磁場が発生す る. 図2(b)に示す Particle-in-Cell(PIC) シミュレーショ ンの計算によると、大阪大学レーザーエネルギー学研究セ ンターにある世界最大エネルギーのペタワットレーザーで あるLFEXの現性能(2kJ/1ps, パルスコントラスト <10<sup>9</sup>) で,スネール・ターゲットを照射すると,20 kT の磁場がターゲットの中心部で形成されることが予測され ている. 2016年2月に、スネールターゲットに LFEX を照 射し、後述のプロトン・ラジオグラフィー法を用いて磁場 強度を計測し、非常に強い磁場が生成されていることを示 唆する信号が得られている.詳細については、別の機会に 譲る.

本解説では、レーザー駆動キャパシターコイル法を用い た磁場発生法とその応用について解説する.尚、レーザー 駆動キャパシター・コイル法は破壊型であり、発生する磁 場の時間幅は数 ns 程度である.

# レーザー駆動キャパシターコイルを用いた強 磁場発生

高強度レーザーを物質表面に集光照射すると磁場が発生



図2 (a) "の"の字型に曲げたスネール・ターゲットに、大阪大学レーザーエネルギー学研究センターの LFEX レーザーのような超高強度レーザーを集光照射することで、ターゲットの内面を沿うように電流が流れ、ターゲットの中心部に磁場が生成される.(b) Particle-in-Cell シミュレーションで予測される磁場の空間分布.高速電子が作る電流及び帰還電流が磁場を作るため、反平行の磁場が生成される.磁場の強度の最大値は 10 kT を越える.

することは1970年代に報告されている[32]. 磁場発生のメ カニズムはBiermann-Battery効果と呼ばれ,天文学の分野 で古くから知られていた機構である. 密度勾配( $\nabla n_e$ )と温 度勾配( $\nabla T_e$ )の外積( $\nabla n_e \times \nabla T_e$ )で磁場が形成される.

Chirp Pulse Amplification [33]の発見後,レーザーの集光 強度が大幅に向上し,プラズマ中に形成された 40 kT の磁 場を観測したことが報告されている[34]. Biermann-Battery 効果自体は,プラズマ中での自発磁場の発生にお いて極めて重要なメカニズムであるが,常に磁場とプラズ マが接しているのが,利用の観点から大きな制限要因とな る.

大阪大学(当時)の大道らは、レーザー生成プラズマから放出される非熱的電子を利用して電位差を作り、ルー プ・ワイヤー中に電流を流し磁場を生成するというアイ ディアを提唱した.100J級の炭酸ガスレーザーで100T 程度の磁場が発生できることを磁気プローブで計測した [35].これが、今日レーザー駆動キャパシター・コイル法 と呼ばれている強磁場発生法の最初の原理実証実験である.

英国ヨーク大学の Courtois ら[36]は、コイル形状をヘル ムホルツ型にしたキャパシター・コイル・ターゲットに Nd ドープのガラスレーザーの基本波及び二倍高調波を照 射し、同じく磁気プローブを使って、空間的に一様な 100 T 以上の磁場発生が可能であることを示した.大阪大 学の藤岡ら[37,38]は、一巻きコイルのキャパシター・コ イル・ターゲットにキロ・ジュール級のパワーレーザーを 集光照射し、ファラデー回転法を用いて、キロ・テスラ級 の強磁場が生成されていることを観測した. 仏国ボルドー 大の Santos ら[39]は、一巻きコイルのキャパシター・コイ ル・ターゲットにキロ・ジュール級のレーザーを集光照射 し、磁気プローブ、ファラデー回転法、プロトン・ラジオ グラフィー法を用いて、本手法で生成される磁場の詳細な 計測を行い、キロ・テスラ級の磁場ができていることを確 認した.大阪大学のLawら[40]は,Santosらが成功できな かったプロトン・ラジオグラフィー法による直接的な磁場 計測に成功し、レーザー駆動キャパシター・コイル法で 600 T の磁場が発生していることを確認した.

キャパシター・コイル・ターゲットで磁場が発生する過 程を図3に示す.キャパシター・コイル・ターゲットは, 二枚の金属板を繋ぐ一本のワイヤーで構成される.図3 (a)のように,金属板の一方にはドーナッツ形状で穴が空 いており,その穴を通してレーザーを入射し,もう一方の 板に集光照射し,プラズマを生成する.レーザーの強度と レーザー波長の自乗の積  $I_L\lambda^2$  が,10<sup>15</sup> W·µm<sup>2</sup>/cm<sup>2</sup> を越え ると,共鳴吸収,Two Plasmon Decay,誘導ラマン散乱等 のレーザープラズマ相互作用が起こり,Maxwell分布から 大きく外れた高いエネルギーを持つ非熱的電子が生成され る.図3(b)のように,この非熱的電子をドーナッツ形状 の板が捕捉することで,ドーナッツ形状の板は負に帯電す る.その結果,二枚の金属板間に電位差が生じ,図3(c)の ように,この電位差がワイヤー中に電流を駆動し,ワイ ヤー周囲に磁場が形成される.

上記の現象を定量的に理解するための簡易モデルを考え る.レーザー生成プラズマの膨脹を記述するモデルとして 「等温膨脹モデル」[41]が広く用いられている.エネルギー 散逸とバランスするレーザーエネルギーの注入によって, 温度が定常状態を保つと共に,高強度レーザーによるアブ レーションで生成された高温・低密度のプラズマ中では, 電子熱伝導が極めて良いために,温度分布が空間的に均一 化されるという事実に基づいて,モデルが構築されてい る.「等温膨脹」を仮定することで,自由空間中を膨脹す るプラズマの密度分布や速度分布の自己相似解が得られ る.プラズマが真空中に膨脹している先端部では,電子と イオン間の電荷中性が崩れており,電子が多い状態になっ ている.一方,バルクプラズマの内側に向かって伝搬する 希薄波では,イオンが多い状態となっている[41]. Commentary

Kilotesla-Level Magnetic Field Generation with High-Power Laser and Its Applications



図3 (a)キャパシター・コイル・ターゲットは2枚の平行平板を1本のループワイヤーで繋いだ形状をしている. 平板に空けた穴から高 強度レーザーを照射し、もう一方の平板上にプラズマを生成する.(b)プラズマからは非熱的電子が放出され、その電子をもう一方 の平板が捕捉することで、二枚の平板間に電位差が生じる.(c)平行平板間の電位差によってワイヤー中に電流が駆動され磁場が生 成される.

膨脹先端部及び希薄波が運ぶ単位面積あたりの電荷量は  $\sigma = \epsilon_0 E_{ss}$  となり,  $E_{ss} = k_B T_e/eC_s t$  で与えられる. ここで  $\epsilon_0$ , k<sub>B</sub>, T<sub>e</sub>, e, C<sub>s</sub>はそれぞれ, 真空の誘電率, ボルツマン定数, プラズマの電子温度,素電荷量,プラズマの音速である. プラズマの音速は $C_{\rm s} = (Zk_{\rm B}T_{\rm e}/m_{\rm i})^{1/2}$ であり、Z及び $m_{\rm i}$ は電離度及びイオンの質量である. t は二枚の金属板間を プラズマが膨脹するのに要する時間である.金属板の間隔 を d とした時,時間 t との間に  $d = C_s t [2 \ln(\omega_{ni}t) + \ln 2 - 3]$ の関係がある[41]. ここで ω<sub>pi</sub> はイオンプラズマ周波数で,  $\omega_{\rm pi} = (n_{\rm e0} Z e^2 4 \pi / \epsilon_0 m_{\rm i})^{1/2}$ である.  $n_{\rm e0}$  は希薄波伝搬前のバル クプラズマの電子密度である.レーザーから電子温度 Te を持つ高速電子へのエネルギー変換効率を ∉ とし、レー ザーの照射強度を IL として, エネルギーフラックスを保存 させると $\phi I_{\rm L} = n_{\rm e0} k_{\rm B} T_{\rm e} (k_{\rm B} T_{\rm e}/m_{\rm e})^{1/2}$ であり、この式から n<sub>e0</sub>を求めることができる.電子を補足するドーナッツ形 状の金属板の面積をSとすると、金属板に蓄えられる総電 荷量はQ=σSとなる.金属板間のキャパシタンスは  $C = \epsilon_0 S/d$  で, 金属板間に生じる電位差はV = Q/C である.

上記の等温膨脹に基づいたモデルを用いて,金属板間に 生じる電位差を計算してみる. $I_L = 2.5 \times 10^{16}$  W/cm<sup>2</sup> で  $\phi = 0.1$  とすると, V = 0.3 MV である. コイルのインダクタ ンスを L,回路及びキャパシターの抵抗を R とすると, V = L dI/dt + RIの関係が成り立つ.電流の立ち上がりを レーザーパルス幅程度と置くと,直径 500 µm の鋼製の一 巻きコイルに流れる電流の最大値は I = 0.4 MA となり,磁 場強度は B = 1.0 kT となる.比較的簡易なモデルで,実験 結果程度の磁場強度が推定される.

このモデルに基づいて,更に高い磁場を得るための指針 が得られる.具体的には、レーザーから高速電子への変換 効率は、磁場強度にさほど影響しないことがわかる.一方 でレーザー強度を上げ,電子温度を高めることは、磁場強 度を増加させる上で有効である. レーザー駆動キャパシター・コイルで生成される磁場を 利用する際に十分配慮すべきことは、ターゲット材料やプ ラズマ中で磁場が拡散するのに要する時間である. 観測対 象であるプラズマ現象のタイムスケールが、プラズマ中を 磁場が拡散するのに要する時間よりも十分長い必要があ る.

物質に外部から磁場が侵入してくると、外部から侵入し てきた磁場を打ち消すように、局所的に誘導電流が流れ る.この誘導電流が減衰した後で、外部磁場はその領域に 侵入することができる.電気抵抗によって誘導電流は減衰 するため、物質やプラズマの電気抵抗率は磁場の拡散時間 を決定する重要なパラメータである.電気抵抗率 $\eta$ が一様 な長さLの物質やプラズマに対して磁場の拡散方程式を解 くと、磁場の拡散時間は $\tau_{diffusion} = \mu_0 L^2/\eta$ である.ここで、  $\mu_0$ は真空の透磁率である.

高出力レーザーを照射して生成される数 eV 以下の温度 を持つ固体密度の高密度プラズマでは、非縮退の完全電離 プラズマに対する Spitzer モデル[42]が適用できない、電 気抵抗率を計算するには、例えば COMPTRA04[43]等の 詳細な物理を含むコードが必要である.

電子温度が 10 eV のポリスチレン・プラズマの抵抗率は 10<sup>-5</sup>Ωm であり, プラズマの長さを 50 μm とすれば, 拡散 に要する時間は 1 ns 程度となる. ポリスチレン・プラズマ が更に高温になると, レーザー駆動キャパシター・コイル で生成される数 nsの磁場パルスでは, プラズマ全体に磁場 を拡散させることは困難である. ポリスチレンが低温のう ちに磁場を拡散させることが必要である.

アルミニウムのように常温で電気抵抗率が低く,原子番号の小さい物質をプラズマ源に使用してしまうと,常温であっても,プラズマであっても,磁場の拡散は極めて遅いため,数nsのパルス磁場で磁化プラズマを生成することは困難である.

外部磁場を物質やプラズマに加えることで局所的に誘導 電流が流れ,物質やプラズマが誘導電流でオーム加熱され 温度上昇し,その結果として電気抵抗率が変化する.プラ ズマ源となるターゲット中への磁場の拡散を正確に計算す るためには,磁場の拡散方程式,状態方程式及び電気伝導 度のモデルを組み合わせたコードが不可欠であり,現在鋭 意開発中である.

#### 4. 微小空間に局在するパルス強磁場の測定方法

レーザー駆動キャパシター・コイル・ターゲットで,キ ロ・テスラ級の強磁場が生成可能である[37,38]ことが示 されて以降,複数の研究機関で追試[39,40,44]が行われて きた.

プラズマ中に自発的に形成される磁場と違い,キャパシ ター・コイル・ターゲットは,自由空間中に強磁場を発生 できる点が応用面で優れている.キャパシター・コイル・ ターゲットを並べることで任意形状の空間分布を持つ磁場 を生成出来る点も,強磁場プラズマ科学を展開する上で有 利である.欠点としては,磁場が1mm<sup>3</sup>程度の微小な空間 に局在し,かつパルス幅が数ns程度の強磁場パルスである ことである.レーザー・プラズマ自体からBiermann-Battery効果等の別の過程で発生する磁場や電場が存在し, これらが計測においてノイズになることも問題である.

レーザー駆動キャパシター・コイル・ターゲットで強磁 場が発生できる可能性が示されて以降,パルス磁場の測定 に関して大きな進展が見られた.本章では,磁気プローブ を用いた測定方法,ファラデー回転法を用いた測定方法, プロトン・ラジオグラフィーを用いた測定方法を紹介す る.

#### 4.1 磁気プローブを用いた測定

磁気プローブ法では、金属線をコイル状に巻き、コイル 中を貫く磁束密度の時間変化dB/dtによって誘導される電 圧を測定する.磁場強度の時間微分を測定し、後処理とし て時間微分波形を積分することで磁場強度の時間変化 B(t)を得る.レーザー駆動キャパシター・コイル法の原理 実証実験[35]で用いられた、最も簡易な測定方法である.

プローブの出力電圧を $V_{out}$ , プローブのコイルの実効断 面積を $A_{eq}$ , 磁場強度の時間変化をB(t)とすると,  $V_{out} = A_{eq} \cdot dB(t)/dt$ であり, オシロスコープで得られた信 号波形を時間積分することで $B(t) = 1/A_{eq} \int_0^t V_{out} dt$ を求める.

磁気プローブの利点は、単一のレーザーショットで、磁 場強度の時間変化を計測できることである.欠点はキャパ シター・コイル・ターゲットのコイル径(1mm以下)よ りもプローブのコイル径が大きいため、強磁場領域 (1mm<sup>3</sup>程度)での空間分布を直接測定できないことであ る.更に、レーザープラズマ実験では、ターゲットから放 出されるデブリやレーザーの散乱光でプローブが破損する のを避ける為、プローブをターゲットからある程度離した 位置に置く必要がある.例えば、大阪大学激光 XII 号レー ザーを用いた実験[40]では、コイルから 10 cm 離れた点に プローブを置いており、プローブで測定した値からコイル 中心の磁場を得るためには6桁以上の外挿が必要である.

過去の研究[35,36]では、外挿の際に完全な円電流を仮 定した解析解でコイル中心とプローブの設置位置での磁場 強度比を計算していた.しかし,実際のコイルは完全な円 形ではなく、またコイルとキャパシターを繋ぐ「足」の部 分が磁場の3次元分布に与える影響も無視できないこと が、2012年に行われた詳細な計算で明らかになっている. 最近の研究[37-40,44]では、足を含めた実際のコイル形状 をシミュレーションに入力して,磁場の3次元分布を計算 し、コイル中心部とプローブ位置での磁場の強度比を計算 し用いている. 解析解と実際のコイル形状を考慮したシ ミュレーションでは、10倍以上の差が出る場合があること が確認されている[39].シミュレーション・コードとし て, European Radiation Facility (ESRF) が開発し、イン ターネットで入手可能な RADIA コード[45]を利用してい る.現在では、計測精度を保証した耐放射線の磁気プロー ブが販売されており、我々の研究では Prodyn Technology 社製の RB-230を利用している.

#### 4.2 ファラデー効果を用いた測定

物質中を磁力線に平行な方向に光が伝播する時に, 偏光 方向が回転する現象がファラデー効果である.ファラデー 効果で偏光方向が回転する角度 $\theta$ は,磁場の強度B,光の 伝播方向に対する物質の長さl,物質と光の波長で決まる ヴェルデ定数Vの積 $\theta = B \cdot l \cdot V$ である.

我々は、プローブ光として、直線偏光の Nd:YAG レー ザーの 2 倍高調波を用い、ストリークカメラを使って、偏 光の時間変化を計測した.偏光の回転を測定するには、 ウォラストン偏光プリズムを用いた偏光角度計を用いた. ウォラストン偏光プリズムは、入射光を直交する二つの偏 光成分に分離することができる.二つに分けた光を高速時 間ゲート付きのカメラやストリークカメラで観測すること で、各偏光成分の強度を測定する.鉛直方向から $\theta$ 回転し た場合、水平方向  $I_{\rm H}$ と鉛直方向  $I_{\rm V}$ の強度の間には、  $I_{\rm V}/(I_{\rm V}+I_{\rm H})=\cos^2\theta$ の関係があり、回転角度を求めること ができる.ファラデー回転用の物質には、ベルデ定数のプ ローブ波長依存性が既知の溶融石英及びテルビウム・ガリ ウム・ガーネット(TGG)結晶を用いた.溶融石英と比べ てTGG結晶はベルデ定数が約40倍大きいため、相対的に微 弱な磁場を測定するのに適している.

プラズマから放射される X 線, 散乱レーザー光, 及び磁 場強度の急激な時間変化によって, 透明物質が電離し不透 明になることがファラデー回転法の最大の問題である [38].特にレーザー駆動磁場の場合,磁場の時間変化が非 常に大きいため,誘電電圧で絶縁破壊を起こし,透明物質 中に誘導電流が流れ,不透明になると考えられている.こ の問題を避ける為には,ファラデー媒質を磁場発生点から 遠ざけるしかなく,コイル中心の磁場強度を得るためには やはり外挿が必要になっている.

#### 4.3 プロトン・ラジオグラフィー法を用いた計測

高強度レーザーを薄膜に集光照射すると, 薄膜の裏面から電子が放出され, その電子が作るシース場によって, ターゲット裏面のイオンが加速される. このような加速 は、Target Normal Seath Acceleration (TNSA) [46] と呼ば れ、ターゲット裏面に不純物として付着している油や水が 源となり、軽いプロトンが加速される.

電磁場中でプロトンはローレンツ力を受け,その軌道が 曲がる.軌道の変化を見ることで,電磁場の強度や分布を 測定するのがプロトン・ラジオグラフィー法である.この 方法の利点は,コイル中心にプロトンを入射することで, コイル中心の磁場強度を直接測定できることである.

プロトンが最も大きく偏向するのはコイル中心付近であ るが、プロトンビームの軌跡上の相対的に弱い磁場の領域 においても、積分効果によって無視できない程度の偏向が 生じるため、ここでも RADIA コードによる磁場の3次元 分布の計算が不可欠である. RADIA コードで磁場の三次 元の空間分布を計算し、その中でのプロトンの軌跡をモン テカルロ法を使って計算する. 我々が使っているモンテカ ルロ・コードは研究室でコーディングしたものであるが、 Particle-in-Cell シミュレーションの計算結果から、プロト ン・ラジオグラフィーのイメージをポストプロセスする PRIME コード[47]も開発されている.

プロトン・ラジオグラフィーでレーザー生成磁場を測る 場合には、プロトン源のターゲット設計にも注意が必要で ある. 観測対象であるプラズマからの X 線や非熱的電子 で、プロトン発生用の金属薄膜の裏面が加熱され、プラズ マ化してしまうと、プロトンを加速する電場がデバイ遮蔽 されてしまい、プロトンは加速されない. この問題を解決 するために、マサチューセッツ工科大学の Zylstra 等がプ ロトン発生用ターゲットを設計[48]している. プロトン発 生用の金属薄膜の裏面側にはX線シールド用の金やタンタ ルなどの重金属薄膜を置き、二枚の金属薄膜の間には、絶 縁体を挟んでいる.

プロトン・ラジオグラフィーを用いた磁場計測は, Santosらの実験[39]で最初に試みられた.しかしながら,測定 された磁場強度は,上記二つの別の測定法で得られた磁場 強度の1/10程度と大きな不一致が見つかった.この不一致 の原因の仮説として議論されたのが,コイル中心部に希薄 なプラズマが滞留し,プラズマ中に形成された電場によっ て,プロトンの偏向が小さくなる可能性である.希薄なプ ラズマの源は,レーザー照射されたキャパシター部である と推定された.

この仮説に基づき, Law らはキャパシター部とコイル部 の間にプラズマをブロックするためののタンタル板を置き, プラズマ滞留の影響が無い状態でプロトン・ラジオグラ フィーを行うことに成功した[40].磁気プローブで測定さ れた磁場の強度は 540±90 T に対して,上記の解析でプロ トン・ラジオグラフィーで測定した磁場強度は 610±30 T であった.

プロトンラジオグラフィ法から磁場の空間分布を求める ことは、いわゆる逆問題である.現状で得られているプロ トン・ラジオグラフィの信号対ノイズ比を考えると、プロ トン・ラジオグラフィで測定したデータから、全く仮定無 く磁場の空間分布を決定することは現実的では無い. Law らの解析では、コイルの形状に沿って電流が流れると仮定 して、3次元の磁場分布を計算し、得られたプロトン・ラ ジオグラフィーのパターン形状から磁場の絶対強度を求め ている.加えて、原理が全く異なる、プロトン・ラジオグ ラフィー法と磁気プローブ法を併用し磁場強度を測定する ことで、レーザー駆動キャパシター・コイル法で生成され た磁場強度の計測精度を高めている.

#### 5. 強磁場のレーザー核融合への応用

ここ数年,慣性核融合において強磁場を利用することが 提案され,一部は既に実験が始まっている.

米国ローレンス・リバモア国立研究所の Perkins ら[1] は、レーザー核融合燃料に100 T 程度の外部磁場を初期に 印加することを提案し、2次元のシミュレーション結果を 発表している. 爆縮プラズマによる磁場圧縮によって, レーザー爆縮プラズマの中心部のホットスポット中には 100 kT の超強磁場が形成される. 高温低密度のホットス ポット部から低温高密度の主燃料部への電子熱伝導が低減 され、ホットスポットの温度が上昇すること、核反応生成 物である α 粒子の飛程が 50 μm 程度になり、磁場による α粒子の閉じ込めが期待されている.100Tの外部磁場を生 成する方法として、レーザー駆動キャパシター・コイル法 が提案されており、米国ローレンス・リバモア研究所の Moody 氏らは、レーザー駆動キャパシター・コイル法の利 用を提案している.間接照射で必要な金属製のホーラムを コイルにし、OMEGA-EP レーザーを用いて、1 kJ 程度の レーザーでホーラム中に 75 T 程度の磁場を発生させるこ とに成功している.この研究には、著者らも参加している.

直接照射方式においては、米国ロチェスター大学で4T の種磁場をレーザー駆動爆縮で4kTに圧縮し、その結果、 ホットスポット部から燃料部への電子熱伝導が低減され、 核融合反応中性子の数が増大したことが報告されている [29].

米国サンディア国立研究所では, Magnetized Linear Inertial Fusion (MagLIF) の研究[49]を行っている. MagLIF の最初の統合実験[50]では、初期密度が 0.7 又は 1.5 g/cm<sup>3</sup>のDDガスを円筒状のベリリウム缶の中に封入し たものを燃料として用いた.円筒形の燃料(ライナー)の 軸方向に10Tの磁場を印可した後, ベリリウム缶の上方に あるポリイミド製のレーザー入射窓から, 2.5 kJ で1 TW のレーザービームを入射し, DD ガスを 100 eV 程度まで加 熱した. その後, 立ち上がり 100 ns で 19 MA の電流をライ ナーの軸方向に流し, J×Bの力でライナーを圧縮し, ライ ナーが DD ガスに与える仕事(pdV) で燃料部を加熱する と共に、初期に印可した磁場を圧縮した。初期に印可した 軸方向の磁場は磁力線に垂直な方向つまり径方向の電子熱 伝導が低減し、pdV による燃料の加熱の効率を高めるとも に,DD 核融合反応で生成されたトリチウム (T) を閉じ込 める働きもしたと考えられている.実際,DT核融合反応 に起因する 14.1 MeV の中性子も観測されており, DD 中性 子と DT 中性子の比から、予測通りの磁場強度が得られて いることが確認されている.

強磁場がレーザー核融合プラズマに与える影響を定量化

するための無次元量として, プラズマベータ  $\beta$  とホール係 数  $\chi$  の 二 つ が あ る. プ ラ ズ マ ベ ー タ は, 磁 気 圧  $P_{\text{mag}} = B^2/8\pi$  に 対 す る プ ラ ズ マ の 圧 力  $P_{\text{plasma}}$  の 比  $\beta = P_{\text{plasma}}/P_{\text{mag}}$  である. 流れの無いプラズマの場合は, プ ラズマ圧力としては熱圧力のみを考慮すれば良いが, レー ザー生成プラズマのように高速のプラズマ流れがある場合 は動圧も考慮すべきである. 慣性閉じ込め核融合プラズマ の場合は,  $\beta > 100$  であるため,磁気圧がプラズマのダイナ ミクスに直接影響を与えることはほとんどない.

ホール係数 $\chi$ は、プラズマ中での電子のサイクロトロン 周波数( $\omega_{ce}$ )と電子-イオン衝突平均時間( $\tau_{ei}$ )の積である. この値は、電子熱伝導が磁場から受ける影響を定量化する ために使われる.強磁場下での熱伝導係数である Braginskii の熱伝導係数は、以下のように与えられる.

$$\kappa \cdot \nabla T_{\rm e} = \kappa_{\parallel} \nabla_{\parallel} T_{\rm e} + \kappa_{\perp} \nabla_{\perp} T_{\rm e} + \kappa_{\wedge} \mathbf{h} \nabla T_{\rm e}, \qquad (1)$$

$$\kappa_{\parallel} = \gamma_0 \left( \frac{n_{\rm e} T_{\rm e} \tau_{\rm e}}{m_{\rm e}} \right) = \gamma_0 \kappa_0, \qquad (2)$$

$$\kappa_{\perp} = \kappa_0 \frac{\gamma_1' \chi^{2+} \gamma_0'}{\Delta}, \qquad (3)$$

$$\kappa_{\wedge} = \kappa_0 \frac{\chi(\gamma_1'' \chi^2 + \gamma_0'')}{\Delta}.$$
 (4)

ここで、 $\triangle = \chi^4 + \delta_1 \chi^2 + \delta_0$ .  $\gamma'_1$ ,  $\gamma'_0$ ,  $\delta_1$  及び $\delta_0$  はそれぞれ Braginskii 係数である[51].

ホール係数 $\chi$ が1を越えると、磁力線に沿った方向の電 子熱伝導 $\kappa_{\parallel}$ と比べて、磁力線を跨ぐ方向の電子熱伝導 $\kappa_{\perp}$ が小さくなり、電子熱伝導が非等方になる。アブレーショ ンされた高温・低密度プラズマや中心点火のホットスポッ ト部において $\chi > 1$ が満たされることがあり、熱伝導の非 等方性がプラズマのダイナミクスに与える影響は無視出来 ない.

米国と仏国が進める方式は「中心点火」であり,核融合 燃料の圧縮と加熱を並行して行う.一方,「高速点火」で は,予め圧縮した核融合燃料に高強度レーザーを照射する ことで加熱を行う.高速点火方式においては,加熱用の レーザーのエネルギーから核融合燃料の内部エネルギーへ の変換効率(加熱効率)が最も重要であるが,10%以上の 加熱効率の達成は決して容易でないことが明らかになって いる[52].

高い加熱効率の実現には、レーザーで加速される高速電 子のエネルギー分布及び発散角を制御する新しいアイディアが 求められる.レーザーで加速される高速電子ビームは発散角が 100 deg. 程度と大きいために、発生点から核融合燃料までの 伝播中に急激にエネルギー密度が低下する. Eのエネル ギーを持つ電子のラーモア半径は $r_{\rm B} = mc\sqrt{r^2-1}/eB$ ,  $r = 1 + E/m_ec^2$ であり、高速点火レーザー核融合で用いら れる E = 1 MeV の電子に対しては、B = 1 kT で、 $r_{\rm B} = 5$  µm と、レーザー加速電子ビームの初期半径よりも十分小さ い.ここで、 $m_{\rm e}$ 、c 及びe は電子の質量、光速及び電気素 量である.キロ・テスラ級の外部磁場を用いることで、高 速電子ビームを発生点から核融合燃料まで誘導することが できる[7-10].

## レーザー駆動強磁場を用いた実験室天文学の 可能性

高強度レーザーを用いた実験室天文学[3,4]では,高強 度レーザーによって生成される高エネルギー密度状態を用 いて,地球や恒星内部における物質の状態,ダイナミクス, エネルギー輸送を明らかにすると共に,高温・高速プラズ マの構造形成の過程を詳細に調べることで,天体観測の結 果に対して新しい解釈や天体モデルの解釈を提供する. レーザー駆動キャパシター・コイル法,爆縮プラズマによ る磁気圧縮,スネールターゲットなど,高出力高強度レー ザーを使って生成する強磁場は,実験室天文学に対して, 温度,密度,圧力の上に,新しい制御パラメーターを加え ることになる.

10 kT 以上の強磁場下での電子の周回運動の軌道長さ は、電子のプランク波長と同程度になり、量子力学的な効 果が顕在化する.言い換えると、電子の軌道の長さが、プ ランク波長の整数倍しか許容されないため、強磁場下で自 由電子が取り得る運動エネルギーが離散化する.この効果 はランダウ量子化と呼ばれ、10 kT で準位差は1 eV であ る.中性子星表面のプラズマで吸収・散乱された X 線のス ペクトルには、ランダウ量子化によると考えられる周期的 なピークやディップが観測されており、ピーク及びディッ プの間隔が磁場強度の決定に利用されている[22].

更に 10 kT の強磁場下では、ゼーマン効果も非線形にな る. 主量子数と方位量子数が等しく磁気量子数が異なる軌 道のエネルギー縮退が磁場によってとけるのがゼーマン効 果である.弱い磁場による線形なゼーマン効果は、磁場強 度に比例したエネルギー幅で輝線が分離する. 10 kT の強 磁場下では、線形なゼーマン効果から予測される分離幅は 1eV にもなり、波動関数の磁場による変化を無磁場の波動 関数の一次の摂動として扱うことが出来ず、非線形な振る 舞いが現れる. 中性子星のような極限磁場環境での磁場強 度を精緻に決定するために、ゼーマン分離を利用される が、非線形ゼーマン分離については、水素とヘリウムの計 算結果があるのみで実験的な測定は無い. そもそもリチウ ム以上の原子番号では計算結果すらない. 高エネルギー分 解能分光器を搭載したX線観測衛星ASTRO-Hが強磁場天 体の観測も視野に入れて打ち上げらた. 非線形ゼーマン効 果によるスペクトル分離量を実験的に決定しておくこと は、X線天文学において欠かすことのできない貴重なデー タになると期待される.

強磁場下での磁気リコネクションも興味深い研究対象で ある.磁気リコネクションでは場のエネルギーがプラズマ の運動エネルギー等に変換され,磁気リコネクションに伴 うジェットの放出などが,実験室でも観測されている.磁 気リコネクションによって放出されるプラズマの速度は, アルフベン速度 $v_A$ 程度である.磁場の強度Bとプラズマの 質量密度 $\rho$ を使って表すと,アルフベン速度は  $v_A = B/\sqrt{\mu_0\rho}$ である. $\rho = 10^{-5}$  g/cm<sup>3</sup>のプラズマ中で B = 10 kTの磁場がリコネクションを起こすと,アルフベ Commentary

ン速度はほぼ光速になる.磁気リコネクションに関する過 去の多くの実験により,磁気リコネクションのモデルの検 証が行われ,理解が進んでいるが,アルフベン速度が光速 になる相対論的磁気リコネクションについては実験は無 い.レーザー生成強磁場は,相対論的磁気リコネクション を実験室で再現し,磁場から高エネルギー粒子へのエネル ギー変換の効率などを実験室で確かめることに繋がる.上 記のスネールターゲット中では反平行で10kT程度の磁場 が発生することが予測されている.最近のLFEXレーザー を用いた実験では,スネールターゲットの軸方向に 10 MeV を越えるプロトンが加速されたことが観測されて おり,これが磁気リコネクションによるものかを明らかに するための解析が鋭意進められている.

#### 7. まとめ

高出力レーザーを利用したキロ・テスラ級の磁場の発生 によって、高エネルギー密度科学に新しい制御パラメー ターが加えられた.磁場によって、高エネルギー密度プラ ズマ中での電子熱伝導が変化し、核反応生成物が磁場に よって補足され、プラズマ中での電子や原子のエネルギー 準位が変わる等により、高エネルギー密度プラズマのダイ ナミクスが大きく変わることが期待される.レーザー加速 量子ビームのキロ・テスラ級の磁場によるガイディング や、中性子星のような極限強磁場環境を実験室で再現する など、キロ・テスラ級の磁場によって新しいプラズマ科学 が拓かれる.

その一方で、レーザー駆動のキロ・テスラ級の磁場は、 空間及び時間スケールが小さく、その精度良い計測には課 題が残されている。2012年の研究開始前と比較すると、計 測に関しても格段の進歩が見られるが、引き続き不断の努 力が求められる。実験で使用するターゲットの磁化に要す る時間の評価は、レーザー駆動キロ・テスラ磁場の応用を 進める上で必須であるが、まだ十分理解されていない。現 在は、磁場の拡散方程式と、誘導電流によるオーム加熱と、 状態方程式を考慮した温度上昇、及び温度上昇に伴う抵抗 率の変化を組み合わせて計算するコードを鋭意開発中であ る。このコードを公開することで、レーザー駆動キロ・テ スラ磁場の応用は加速されると期待される。レーザー駆動 キャパシター・コイル法においては、磁場の時間波形の制 御を確立することが、今後の応用展開にとって重要である。

磁場強度を更に向上させる為には、レーザー駆動キロ・ テスラ磁場をレーザー爆縮プラズマで圧縮したり,超高強 度レーザーと構造ターゲットを用いた新しい磁場発生法が 必要である.既に先行実験を始めており、今後、その進展 を報告させていただきたい.

#### 謝 辞

本研究の実施にあたり、レーザーオペレーション、ター ゲット製作、プラズマ計測、計算機の維持管理を支援頂い た、大阪大学レーザーエネルギー学研究センター及びサイ バーメディアセンターの職員各位に感謝申し上げます.本 研究の一部は、核融合科学研究所との双方向型共同研究 (Grants No. NIFS12KUGK057, NIFS11KUGK053, NIFS 15KUGK087等)及びレーザーエネルギー学研究センター の共同利用・共同研究 (2015A1-19, 2015A1-31等)の支援 を得て実施された.同時に,本研究の一部は,文部科 学省及び日本学術振興会の科学研究補助金 (No. 24684044, 26820396, 25630419, 16H02245, 16K13918), 日中二国間交流事業,日露二国間交流事業でも支援いただ き研究を進めた.仏国ボルドー大学との共同研究は,大阪 大学の国際共同研究促進プログラムでの支援をいただい た.本研究に関わる渡米においては,日米科学技術協力事 業核融合分野から支援をいただいた.

本解説記事を纏める上で貴重な知見を提供いただいた, 長友英夫氏(大阪大学),佐野孝好氏(大阪大学),城崎知 至氏(広島大学), Joao Jorge Santos 氏(ボルドー大学), Philippe Nicolai 氏(ボルドー大学),砂原淳氏(レーザー技 術総合研究所),坂上仁志氏(核融合科学研究所),故渡辺 二太氏(核融合科学研究所),Philipp Korneev 氏(ロシア 国立核科学研究大学),岩切渉氏(理化学研究所),榎戸輝 揚氏(京都大学),佐々木徹氏(長岡技術科学大学),山本 尚嗣氏(九州大学),森田太智氏(九州大学),近藤康太郎 氏(東京工業大学),Feilu Wang 氏(中国科学院国家天文 台),Zhe Zhang 氏(中国科学院物理研究所),田口俊弘氏 (摂南大学),三間圀興氏(光産業創成大学院大学),John Moody 氏(ローレンスリバモア国立研究所),Grant Logan 氏 (ローレンスリバモア研究所),Crant Logan 氏

最後にこのような機会を提供いただいたプラズマ・核融 合学会誌の編集委員の皆様に感謝申し上げます.

### 参 考 文 献

- [1] L.J. Perkins et al., Phys. Plasmas 20, 072708 (2013).
- [2] H. Chen et al., Phys. Plasmas 21, 040703 (2014).
- [3] B.A. Remington, Science (80-.). 284, 1488 (1999).
- [4] B. Remington et al., Rev. Mod. Phys. 78, 755 (2006).
- [5] N.G. Basov et al., Feokistov J. Sov. Laser Res. 13, 396 (1992).
- [6] M. Tabak et al., Phys. Plasmas 1, 1626 (1994).
- [7] D.J. Strozzi et al., Phys. Plasmas 19, 072711 (2012).
- [8] H.-b. Cai, S.-p. Zhu and X.T. He, Phys. Plasmas **20**, 072701 (2013).
- [9] W.-M. Wang et al., Phys. Rev. Lett. 114, 1 (2015).
- [10] T. Johzaki et al., Nucl. Fusion 55, 053022 (2015).
- [11] N.C. Woolsey et al., Phys. Plasmas 8, 2439 (2001).
- [12] C. Courtois et al., Phys. Plasmas 11, 3386 (2004).
- [13] Y. Kuramitsu et al., Phys. Rev. Lett. 106, 8 (2011).
- [14] P.M. Nilson et al., Phys. Rev. Lett. 97, 1 (2006).
- [15] J. Zhong *et al.*, Nat. Phys. **6**, 984 (2010).
- [16] B. Albertazzi et al., Science 346, 325 (2014).
- [17] T. Sano, T. Inoue and K. Nishihara, Phys. Rev. Lett. 111, 1 (2013).
- [18] G. Valyavin et al., Nature 515, 88 (2014).
- [19] J. Meinecke et al., Nat. Phys. 10, 2 (2014).
- [20] H. Nagatomo et al., Nucl. Fusion 55, 093028 (2015).
- [21] J. Truemper *et al.*, Astrophys. J. **219**, 105 (1978).
- [22] A. Santangelo et al., Astrophys. J. 523, L85 (1999).
- [23] 近角聡信他:強磁場の発生と応用(共立出版, 2008),

ISBN 978-4-320-03380-1.

- [24] H.J. Schneider-Muntau *et al.*, IEEE Trans. Appl. Supercond. 14, 1245 (2004).
- [25] J.R. Sims *et al.*, IEEE Trans. Appl. Supercond. 18, 587 (2008).
- [26] O. Portugall et al., J. Phys. D. Appl. Phys. 32, 2354 (1999).
- [27] J.W. Shearer et al., J. Appl. Phys. 39, 2102 (1968).
- [28] J.P. Knauer et al., Phys. Plasmas 17, 056318 (2010).
- [29] P.Y. Chang et al., Phys. Rev. Lett. 107, 035006 (2011).
- [30] N. Miyanaga *et al.*, in 2015 Conf. Lasers Electro-Optics Pacific Rim (Optical Society of America, 2015).
- [31] P. Korneev et al., Phys. Rev. E 91, 043107 (2015).
- [32] J.A. Stamper et al., Phys. Rev. Lett. 26, 1012 (1971).
- [33] D. Strickland and G. Mourou, Opt. Commun. 55, 447 (1985).
- [34] M. Tatarakis et al., Phys. Plasmas 9, 2244 (2002).
- [35] H. Daido et al., Phys. Rev. Lett. 56, 846 (1986).
- [36] C. Courtois et al., J. Appl. Phys. 98, 054913 (2005).
- [37] S. Fujioka et al., Plasma Phys. Control. Fusion 54, 124042



(2012).

- [38] S. Fujioka *et al.*, Sci. Rep. **3**, 1170 (2013).
- [39] J.J. Santos et al., New J. Phys. 17, 083051 (2015).
- [40] K.F.F. Law et al., Appl. Phys. Lett. 108, 091104 (2016).
- [41] P. Mora, Phys. Rev. Lett. 90, 185002 (2003).
- [42] L. Spitzer and R. Härm, Phys. Rev. 89, 977 (1953).
- [43] S. Kuhlbrodt et al., Contrib. to Plasma Phys. 45, 73 (2005).
- [44] B.J. Zhu et al., Appl. Phys. Lett. 107, 261903 (2015).
- [45] *RADIA*, http://esrf.eu/Accelerators/Groups/Insertion-Devices/Software/Radia.
- [46] S.P. Hatchett et al., Phys. Plasmas 7, 2076 (2000).
- [47] M.C. Levy *et al.*, Rev. Sci. Instrum. **86** (2015).
- [48] A.B. Zylstra et al., Rev. Sci. Instrum. 83, 013511 (2012).
- [49] S.A. Slutz et al., Phys. Plasmas 17, 0 (2010).
- [50] M.R. Gomez et al., Phys. Rev. Lett. 113, 1 (2014).
- [51] S.I. Braginskii Rev. Plasma Phys. 1, 205 (1965).
- [52] S. Fujioka, et al., Phys. Rev. E 91, 063102 (2015).